PACS: 78.20.-E, 68.37.HK, 81.15.LM

ISSN 1729-4428

Г.А. Ільчук¹, В.В. Кусьнеж¹, П.Й. Шаповал², Р.Ю. Петрусь¹, Н.А. Українець¹, М.В. Чекайло³, В.О. Українець¹

Хімічне осадження та фізичні властивості напівпровідникових плівок CuInSe_{2x}S_{2(1-x)}

Національний університет "Львівська політехніка", ¹кафедра фізики, ²кафедра аналітичної хімії, ³кафедра органічної хімії, вул. С.Бандери 12, Львів 79013, Тел. (032) 258-27-75, <u>gilchuk@polynet.lviv.ua</u>

Розвинуто фізико-хімічні основи технології хімічного осадження напівпровідникових плівок твердих розчинів системи Cu-In-S-Se. Досліджено морфологію поверхні, елементний склад, структурні та оптичні властивості осаджених плівок і ідентифіковано утворення твердого розчину CuInSe_{2x}S_{2(1-x)}. Проведена оцінка складу плівок, за залежністю ширини забороненої зони від вмісту селену у монокристалічному твердому розчині CuInSe_{2x}S_{2(1-x)}.

Ключові слова: хімічне осадження, напівпровідникові плівки, CuInSe_{2x}S_{2(1-x)}.

Стаття поступила до редакції 15.05.2010; прийнята до друку 15.09.2010.

Вступ

Напівпровідникові сполуки групи $A^I\!B^{III}\!C^{VI}_{2}$ ($A^I\!-\!$ Си, Ag; B^{II} —Al, Ga, In; C^{VI} —S, Se, Te), що мають структуру природного мінералу халькопіриту CuFeS₂, відносяться до найбільш перспективних матеріалів для створення високоефективних, радіаційностійких дешевих тонкоплівкових i сонячних елементів (СЕ) [1,2]. З цієї групи матеріалів можна виділити ряд сполук, ефективних для шару створення поглинаючого CE р-типу провідності. Серед них CuInS₂ ($E_g = 1,55 \text{ eB}$), CuInSe₂ (E_g = 1,0 eB) та найбільш досліджений твердий розчин CuIn_{1-x}Ga_xSe₂ ($E_g = 1,27-1,38$ eB [3]). Це прямозонні напівпровідники з великим коефіцієнтом поглинання $(\alpha > 10^5 \text{ cm}^{-1})$ та інтенсивною рекомбінацією. випромінювальною Створення тонких плівок CuIn_{1-x}Ga_xSe₂ дало можливість виготовити радіаційностійкі СЕ з ефективністю фотоперетворення більше 19% [4]. При цьому спостерігалась сегрегація Ga біля тильного контакту СЕ, зумовлена відмінністю реакційних коефіцієнтів утворення бінарних селенідів [5], яка створює трудність одержання потрібного градієнту ширини забороненої зони і є основним обмеженням у технології одержання плівок CuIn_{1-x}Ga_xSe₂.

Метою даної роботи був розвиток фізикохімічних основ технології одержання тонких напівпровідникових плівок інших твердих розчинів, зокрема на базі CuIn(S, Se)₂ із шириною забороненої зони $E_g \approx 1,50$ eB, яка відповідає максимуму спектрального розподілу енергії випромінювання Сонця.

І. Методика експерименту

Для хімічного осадження плівок CuInSe_{2x}S_{2(1-x)}, де х – атомарна концентрація селену, ми використовували свіжоприготовлені водні розчини міді сульфату, натрію цитрату, натрію селеносульфату та індій хлориду. Осадження плівок проводили на підкладки (16×20 мм) оптично однорідного скла, попередньо підготовані поліруючим травленням у 30 % водному розчині плавикової кислоти, або підкладки ITO/скло. Підкладку ІТО/скло безпосередньо перел обезжирювали чотирихлористим осадженням вуглецем. Процес осадження тривав 15 хв і в результаті поверхня підкладок покривалась тонкою плівкою зеленого, червоного або чорного кольорів. Колір осадженої плівки визначався концентрацією вихідних речовин і температурою робочого розчину. Для покращення адгезії проведено термічний відпал осаджених плівок у квазізамкненому об'ємі [6] в умовах вакууму P = 1,33 Па за T = 573 К, тривалістю 60 хв.

3 використанням растрового електронного мікроскопа РЕМ-106И («Селмі», м.Суми) досліджено морфологію поверхні та елементний склал отриманих плівок. Досліджено спектри пропускання 300-1500 нм діапазоні довжин ХВИЛЬ в 3 використанням спектрофотометра Shimadzu UV-3600 (Японія). Встановлено вплив вихідних умов осадження на фізичні властивості одержаних плівок.

II. Морфологія поверхні та склад плівок Cu-In-Se-S

Одержані зображення поверхні плівок Cu-In-Se-S (рис. 1) показують, що хімічно осаджені плівки суцільні та повністю покривають підкладку. За



Рис. 1. Морфологія поверхні плівок Cu-In-Se-S після відпалу, зразки 1av (1) та 10v (2). РЕМ-106И, U = 20 кВ, ×2500 та 2360.

результатами Х-променевого мікроаналізу одержано плівки із різною концентрацією хімічних елементів Cu, In, Se та S, рис. 2. Відомо, що у системі Cu-In-Se-S потенційно можливе існування у одній плівці цілого ряду сполук із псевдобінарного розрізу $A^{I}B^{II}_{-}$ $B^{III}C^{VI}$ (близько 14 політипів $In_{x}Se_{y}$ та неперервний ряд твердих розчинів $Cu_{2-x}(Se, S)_{x}$) [7]. Для досліджуваного нами твердого розчину CuInSe_{2x}S_{2(1-x)} існує неперервний ряд сполук, ширина забороненої зони E_g яких змінюється лінійно від 1,03 eB (x = 1) [9] до 1,55 eB (x=0) в залежності від вмісту селену – x [7].

Для ідентифікації фактично утворених сполук хімічно осадженої плівки досліджено спектри оптичного пропускання плівок Cu-In-Se-S. Враховано, що ділянка існування сполуки CuInS₂ відносно Cu та In дуже вузька та обмежується для $Cu_{1-x}In_{1+x}S_2$ інтервалом складів 0<x<0,05 [8].

Аналіз результатів проведених фізичних досліджень відпалених плівок дозволив встановити дві закономірності зміни морфології поверхні плівок у результаті відпалу. Перша закономірність: поверхня плівки змінюється із покритої дендритами у щільно упаковану кристалітами діаметром 0,3– 0,8 мкм, (рис.1-1). Друга закономірність: поверхня плівки змінюється із упакованої кристалітами у покриту блоками діаметром 2-6 мкм, (рис.1-2).

II.I. Оптичні властивості тонких плівок Cu-In-Se-S

Спектральні залежності оптичного пропускання плівок Cu-In-Se-S У видимій та ближній інфрачервоній області спектру наведені на рис.3. Для всіх одержаних кривих характерна селективність пропускання діапазоні 350-650 нм. v Край фундаментального поглинання є розмитим та розтягнутим, що характерно для полікристалічних плівок. Встановлено, що у результаті відпалу у всіх зразках відбувається незначний (0,05–0,15 eB) гіпсохромний зсув краю поглинання при одночасному збільшенні крутизни краю та значний ріст оптичного пропускання в межах 5-25 % у області λ>800 нм.

Для ідентифікації напівпровідникових сполук у плівці побудовано криві поглинання $(\alpha^*h\nu)^2 = f(h\nu)$, рис. 3.b. Лінійний характер залежності $(\alpha^*h\nu)^2 = f(h\nu)$ в області 1,4-2,0 еВ вказує, що цей край формується прямими міжзонними оптичними переходами. Визначено оптичну ширину забороненої зони плівок до та після відпалу, табл. 1.



На основі математичної обробки літературних

Рис. 2. Локальний елементний склад плівки Cu-In-Se-S на скляній підкладці. Зразок 4, РЕМ-106И, ЕДАР.

Таблиця 1

Результати досліджень оптичних властивостей, морфології поверхні та X-променевого мікроаналізу складу плівок CuInSe_{2x}S_{2(1-x)}.

N₂	Е _g [*] , eВ за	Елементний склад, % атом.			атом.	Сидан ратонорномо
Зр.	T=300 К	Cu	In	Se	S	Склад встановлено
1av	1,49	2,318	0,572	2,477	2,124	Інтегрально по поверхні
		0,092	0,363	0	2,607	Локально в області без зерен
		7,145	0,275	6,660	2,877	Локально в зерні CuInS _{0,24} Se _{1,76} +CuSe
		2,636	0,600	3,591	2,056	Інтегрально по області зерен
10v	1,53	5,278	0,243	5,749	1,985	Інтегрально по поверхні
		8,905	0,247	10,419	1,524	Локально в блоці
		2,673	0,642	3,245	2,341	Локально між блоками

— ширина забороненої зони визначена оптичним методом.

даних залежності ширини забороненої зони CuInSe_{2x}S_{2(1-x)} від вмісту селену у твердому розчині [6-9] нами одержано емпіричну залежність для ширини забороненої зони твердого розчину від вмісту селену:

 $E_g(CuInSe_{2x}S_{2(1-x)})=1,55-x*0,52$ (1). Виходячи із фазових співвідношень утворення твердих розчинів у системі Cu-In-S-Se [6, 8, 9], на основі даних проведеного нами X-променевого мікроаналізу плівок та з використанням формули (1), оцінено склад осаджених плівок CuInSe_{2x}S_{2(1-x)}, результати якого наведені в табл. 1.

Висновки

Розвинуто фізико-хімічні основи технології осадження плівок напівпровідникової хімічного $CuInSe_{2x}S_{2(1-x)}$ сполуки альтернативної ЛО $CuIn_{1-x}Ga_xSe_2$, що є елементом програми створення ефективного фотоперетворюючого гетеропереходу на плівковій основі. Проведено комплексне фізичних властивостей осаджених дослідження плівок в залежності від технологічних умов їх одержання та термічного відпалу. Ідентифіковано одержані тонкі суцільні напівпровідникові плівки твердого розчину як CuInS_{0,24}Se_{1,76} (Eg≈1,50 eB). Одержані плівки $CuInS_{0,24}Se_{1,76}$ відповідають вимогам до поглинаючого шару тонкоплівкового сонячного елементу CuInSe_{2x}S_{2(1-x)}/CdS.



Рис. 3. Спектральні залежності пропускання плівок Cu-In-Se-S до відпалу (криві 1a, 10) та після відпалу (1av, 10v) – а; та поглинання $(\alpha \cdot hv)^2 = f(hv)$ до та після відпалу (криві 10, 10v, $E_g = 1,68$, 1,53 eB,) – b.

Ільчук Г.А. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики;

Кусьнеж В.В. – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник кафедри фізики;

Шаповал П.Й. – кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної хімії;

Петрусь Р.Ю. – молодший науковий співробітник кафедри фізики;

Українець Н.А. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики;

Чекайло М.В. – молодший науковий співробітник кафедри органічної хімії;

Українець В.О. – кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник кафедри фізики, доцент.

[1] L.L. Kazmerski. Renewable and sustainable energy reviews, 1 (1,2),7 1(1997).

- [2] A. Goetzberger, C. Hebling, H.W. Schock. MSE, R40,1 (2003).
- [3] Ж. Панков. Оптические процессы в полупроводниках / Ж. Панков. Мир, М. 451 с. (1973).
- [4] M.A. Green. Solar cell efficiency tables (Version 33) / M.A. Green, E. Keith, Yo. Hishikawa, W. Warta // *Progress in Photovoltaics: Research and Application*, (17), pp. 85-94 (2009).
- [5] I.M. Kotschau, M. Turcu, U. Rau, H.W. Schock. / Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 668, H4.5.1 (2001).

- [6] Vidyadharan Pillai P. K. Room temperature deposition of CulnSe₂ thin films by a chemical method / P. K. Vidyadharan Pillai, K. P. Vijayakumar and P. S. Mukherjee // Journal of Materials Science Letters, 13(23), pp. 1725-1726 (1994).
- [7] Landolt-Börnstein. Numerical data and functional ralationship in science and technology. Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag. Group III, vol. 17b. (1982).
- [8] A.W. Verheijen. The region of existence of CuInS₂ / A.W. Verheijen, L.J. Giling // Materials Research Bulletin, 14, (2), pp. 237240 (1979).
- [9] Е.П. Зарецкая. Получение кристаллов и пленок CuInS_{2x}Se_{2(1-x)} и исследование их свойств / Е.П. Зарецкая, И.А. Викторов, В.Ф. Гременок, А.В. Мудрый // *Письма в ЖТФ*, **27**(2), сс. 17-23 (2001).

G. Il'chuk¹, V. Kusnezh¹, P. Shapoval², R. Petrus^{'1}, N. Ukrainets^{'1}, M. Chekaylo³, V. Ukrainets^{'1}

Chemical Deposition and Physical Properties of CuInSe_{2x}S_{2(1-x)} Semiconductor Films

Lviv Polytechnic National University, ¹physics department, ²analytic chemistry department, ³organic chemistry department, Bandera Street 12, 79013, Lviv, Ukraine, <u>gilchuk@polynet.lviv.ua</u>

The technology basis of chemical deposition of Cu-In-S-Se solid solutions thin films was developed. The surface morphology, composition, structural and optical properties of films was investigated. The formation of CuInSe_{2x}S_{2(1-x)} solid solution semiconductor film was confirmed. The composition of CuInSe_{2x}S_{2(1-x)} solid solution was estimated by band gap value dependence on selenium concentration.

Key words: chemical deposition, semiconductor films, CuInSe_{2x}S_{2(1-x)}.